

$V=2-5$ В ($E \approx 10^5$ В/см) возникает Ф. э. с порогом $h\nu_0 = \mathcal{E}_g$ (InGaAs) $\approx 0,8$ эВ $< \Phi$.

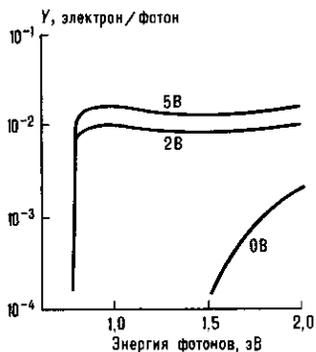


Рис. 5. Спектральные характеристики квантового выхода фотоэмиссии из контакта полупроводник — металл p-InGaAs — Ag — Cs — O при различных значениях внешнего напряжения; $\mathcal{E}_g \approx 0,8$ эВ, $T \approx 110$ К.

Рентгеновская Ф. э. связана с возбуждением фотоэлектронов с глубоких атомных уровней твёрдого тела. Характерной особенностью фотоэлектронных спектров рентг. Ф. э. является наличие узких линий, соответствующих фотоэлектронам, вышедшим из тела без рассеяния энергии. При использовании мягкого рентг. излучения ($h\nu \approx 1$ КэВ) энергия эмитированных электронов составляет неск. сотен эВ. Длина свободного пробега таких электронов равна 0,5—2 нм, так что линейчатая часть спектров рентг. Ф. э. отражает состав приповерхностного слоя твёрдого тела толщиной неск. монослоёв. Эта особенность спектров рентг. Ф. э. позволяет их использовать для анализа состава поверхности в рентг. фотоэлектронной спектроскопии.

Многофотонная Ф. э. возникает при большой интенсивности падающего излучения и связана с одновремен. поглощением электроном двух или более фотонов. Она наблюдается в области энергий фотонов, значительно меньших, чем порог обычной (одnofотонной) Ф. э., при $h\nu > h\nu_0/n$ ($h\nu_0$ — порог обычной Ф. э., а n — число одновременно поглощённых фотонов). Величина плотности фототока при многофотонной Ф. э. определяется соотношением $j_{\Phi} = C_n I^n$ (I — интенсивность падающего излучения). Наблюдение и исследование многофотонной Ф. э. стало возможным после появления лазеров, способных создавать монохроматич. световые потоки большой интенсивности. Двухфотонная Ф. э. впервые наблюдалась в 1964 на Cs₃Sb ($h\nu_0 \approx 2$ эВ) при освещении неодимовым лазером ($h\nu = 1,17$ эВ) с интенсивностью $I \geq 10$ Вт/см². При $I = 50$ Вт/см² $j_{\Phi} \approx 10^{-8}$ А/см². Трёхфотонная Ф. э. наблюдалась впервые в 1967 на золоте ($h\nu_0 = 4,8$ эВ) при освещении рубиновым лазером ($h\nu = 1,78$ эВ) с интенсивностью $I > 10^5$ Вт/см². При $I = 5 \cdot 10^5$ Вт/см² $j_{\Phi} \approx 10^{-8}$ А/см². На тех же образцах Au наблюдалась двухфотонная Ф. э. при использовании излучения второй гармоники рубинового лазера ($h\nu = 3,57$ эВ) с интенсивностью $I > 10^3$ Вт/см². При $I = 10^4$ Вт/см² $j_{\Phi} \approx 10^{-7}$ А/см².

Лит.: Соммер А., Фотоэмиссионные материалы, пер. с англ., М., 1973; Соболева Н. А., Меламид А. Е., Фотоэлектронные приборы, М., 1974; Белл Р. Л., Эмиттеры с отрицательным электронным зарядом, пер. с англ., М., 1978; Escher J. S. [e. a.], Field assisted semiconductor photoemitters for the 1—2 μ m range. «IEEE Trans Electron Devices», 1980, v. 27, p. 1244; Escher J. S., NEA semiconductors photoemitters, «Semiconductors and Semimetals», 1981, v. 15, p. 195.

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ — электроракумные или полупроводниковые приборы, преобразующие эл.-магн. сигналы оптич. диапазона в электрические токи, напряжения или преобразующие изображения в невидимых (напр., ИК) лучах в видимые изображения. Ф. п. предназначены для преобразования, накопления, хранения, передачи и воспроизведения информации (включая информацию в виде изображения объекта). Действие Ф. п. основано на использовании фотоэффектов: внешнего (фотоэлектронной эмиссии), внутреннего (фотопроводимости) или вентильного. К Ф. п. относятся разл. *фотоэлементы, фотоэлектронные умножители, фоторезисторы, фотоди-*

оды, электронно-оптич. преобразователи, усилители яркости изображения, а также *передающие электронно-лучевые трубки.*

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ (ФЭУ) — фотоэлектронный прибор, в к-ром фототок усиливается с помощью *вторичной электронной эмиссии*; предназначен для регистрации слабых излучений. Состоит из *фотокаатода*, эмитирующего поток электронов под действием оптич. излучения (фототок), электронно-оптической системы входа (входной камеры), создающей электр. поле, фокусирующее или собирающее электроны с фотокаатода на вход умножит. системы, динодной умножительной системы, обеспечивающей умножение электронов в результате вторичной электронной эмиссии, и анода — коллектора вторичных электронов (рис. 1). ФЭУ впервые предложен и разработан Л. А. Кубецким в 1930—1934.

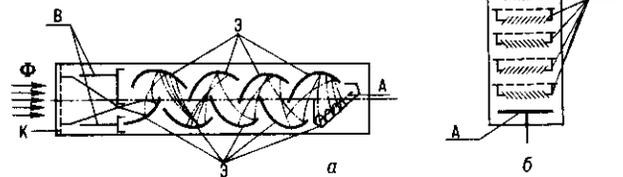


Рис. 1. Схемы фотоэлектронных умножителей с линейными дискретными динодными системами: а — с корытообразными динодами; б — с жалюзийными динодами; Ф — световой поток; К — фотокаатод; Э — фокусирующие электроды входной камеры; А — анод. Штрихпунктирными линиями изображены траектории электронов.

В ФЭУ используются те же фотокаатоды, что и в фотоэлементах с внеш. фотоэффектом. Обычно их выполняют из *полупроводниковых материалов* на основе соединений типов $A^IV B^V$ и $A^{III} B^V$ (Cs₃Sb, GaAs и др.). Наиб. распространены ФЭУ с полупрозрачным фотокаатодом, нанесённым на внутр. торцевую поверхность стеклянного баллона.

Кроме электростатич. фокусировки иногда применяются магн. фокусировка и фокусировка в скрещённых электр. и магн. полях.

Основные параметры ФЭУ: световая анодная чувствительность (отношение анодного фототока к вызывающему его световому потоку при номинальных потенциалах электродов) составляет $1-10^4$ А/лм; спектральная чувствительность находится обычно в диапазоне 105—1200 нм (чувствительность в УФ-области спектра определяется характеристиками входного окна ФЭУ, в ближней ИК-области — красной границей фотоэффекта); коэф. усиления лежит, как правило, в пределах 10^3-10^8 ; темновой ток (ток в анодной цепи в отсутствие светового потока) не превышает $10^{-9}-10^{-10}$ А.

Наиб. широко используются ФЭУ, в к-рых усиление электронного потока осуществляется при помощи системы дискретных динодов — электродов корытообразной, коробчатой, тороидальной или жалюзийной формы с линейным либо (реже) круговым расположением, обладающих коэф. вторичной эмиссии $\sigma > 1$. Усиленный во много раз (от 10 до 10^8) фототок, снимаемый с анода, получается в таких ФЭУ в результате умножения электронов последовательно на каждом из отд. динодов. Питание ФЭУ подаётся через делитель напряжений, распределяющий напряжение между электродами. Существуют также умножит. системы, представляющие собой непрерывный динод — канал (относительно длинная трубка, прямая или изогнутая, либо близко расположенные пластины), к концам к-рого приложено напряжение (обычно 1—3 кВ). На внутр. поверхности канала создан активный слой ($\sigma > 1$), обладающий распределённым электр. сопротивлением. Перемещение вторичных электронов происходит под действием аксиального электр. поля (рис. 2). Коэф.